



清酒酵母への X 線照射実験

三井俊、山本晃司

あいち産業科学技術総合センター

1. 背景と研究目的

有用微生物の育種改良法である突然変異処理法の変異原としては紫外線や薬剤が挙げられるが、近年では新たな変異原が注目されている。その一つとしてシンクロトロン光があり、植物育種への活用が検討されているが、微生物育種への活用事例は少ない。シンクロトロン光は変異誘発率等これまでの変異原とは異なった効果が期待される。一方、愛知県は清酒、味噌、醤油等の醸造業が盛んな地域であり、あいち産業科学技術総合センターでは様々な醸造微生物の育種開発に取り組んできた経緯がある。そこで本実験では当センター保有の醸造微生物を対象にシンクロトロン光の微生物育種分野への活用の可能性を検討する。

具体的には、愛知県酵母を親株として、シンクロトロン光を活用した変異処理により、吟醸酒の主要香気成分であるカプロン酸エチルを高生成する酵母を育種することとした。

2. 実験内容

脂肪酸合成酵素の特異的阻害剤であるセルレニンに対して耐性を示す酵母の中にはカプロン酸エチルを高生成する酵母が存在することが報告されている。本実験では、変異原としてシンクロトロン光を用い、酵母に変異処理を行った後、セルレニン含有 YPD 平板培地に塗抹して培養し、生育してきた株のうち、増殖が速く、コロニー径の大きい株をカプロン酸エチル高生成酵母の一次選抜株（セルレニン耐性株）とした。

これまでに育種した愛知県酵母 FIA1 の尿素非生産性株について、麴エキス培地にて 2 日間培養後、洗浄し、ポリプロピレン製容器に集菌したものを照射試料とした。照射線種は BL8S2 の白色 X 線を利用し、アルミ板(0.2 mm)にて照射強度を調整した。照射試料を図 1 のように設置した。変異処理後、セルレニン含有 YPD 平板培地に塗抹し、30℃で 2 週間培養し、増殖が速く、コロニー径の大きい株（コロニー径が 1.5 mm 以上の株）を一次選抜株として釣菌した。また、照射試料に滅菌水を加えて適宜希釈した後に、YPD 平板培地に塗抹し、30℃で 2 日間培養後、コロニーを計数し、変異処理前の酵母数より酵母の生存率を算出した。変異処理時間は、30 秒、60 秒、300 秒、600 秒間とした。



図 1 照射時の様子

3. 結果および考察

シンクロトロン光照射時間毎の酵母生存率は、30 秒:93%、60 秒:92%、300 秒:62%、600 秒:32%となった。また、本光照射条件下で計 11 株の一次選抜株を取得した。

今後は本光照射条件にて引き続き光照射実験を行うとともに、本実験で取得した一次選抜株をもとに育種を進めていく予定である。

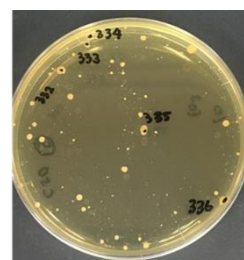


図 2 セルレニン耐性株
(照射 300 秒)